(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-249273

(P2001-249278A) (43)公開日 平成13年9月14日(2001.9.14)

(5	1) Int. Cl. '	識別記号	,	FI		テーマコード (参考)
	G02B 13/18			G02B 13/18	,	
	3/08	•		3/08		Marujama
	G11B 7/135	•		G11B 7/136	A.	2001/0008512

審査請求 来請求 請求項の数7 OL (全14百

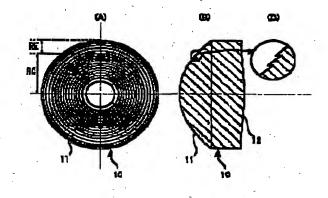
(21)出願番号	怜願 2000 − 388080 (P 2000 − 388080)	(71)出顧人	000000527
			旭光学工業株式会社
(22) 出顧日	平成12年12月21日(2000.12.21)		東京都板橋区前野町2丁目36番9号
<u>_</u>		(72) 発明者	丸山 晃一
(31) 優先權主張番号	铃颐平11-375020		東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
(32) 優先日	平成 11年12月28日 (1999, 12, 28)	*	学工类株式会社内
(33) 優先權主張国	日本 (JP)	(74)代理人	100098235
			弁理士 金 井 英幸

(54)【発明の名称】光ヘッド用対物レンズ

(57) 【要約】

【課題】 塩度変化や光原の個体差により遊長が設計値 長からずれた場合にも、最適なビームスポットを形成す ることができる屈折・回折ハイブリッド対物レンズを提 供することを課題とする。

【解決手段】 対物レンズ10は、両面が非球面である 樹脂製単レンズであり、一方のレンズ面11に光軸を中 むとした糖帯状のパターンとして回折レンズ構造が形成 されている。回折レンズ構造は、共用領域 即では光ディ スクの保護層の厚さの違いによる球面収益の変化を彼長 の切換により補正するような球面収益の彼長依存性を有 し、高NA専用領域では屈折レンズの復度変化に伴う屈折 率変化による球面収益の変化を、半導体レーザーの退度 変化に伴う波長変化により補正するような球面収差の彼 長依存性を有する。



(2)

MIAN PALENT DEPT.

特閑2001-249273

【存許請求の甌囲】

【謂求項1】 正のパワーを有する屈折レンズと、眩屈 折レンズの少なくとも一方のレンズ面に形成された微細 な段差を有する複数の同心の輪帯から成る回折レンズ構 造とを有し、前記回折レンス構造は、記録密度の低い光 ディスクに必要充分な低NAの光束が透過する共用領域 と、記録密度の高い光ディスクに対してのみ必要な高 NA の光東が透過する高NA専用領域とに区分され、前記共用 領域の回折レンズ構造は、光ディスクの保護層の厚さの 相違に基づく球面収差の変化を入射光の波長の変化によ り補正するような球面収差の波長佐存性を有し、前記高 M専用領域の回折レンズ構造は、前記共用領域の回折レ ンズ構造より球面収差の波長依存性が小さく、かつ、高 NAに対応する波長において球面収差が十分補正されるよ う設定されていることを特徴とする光ヘッド用対物レン

【請求項2】 前記共用領域の回折レンズ梅造による光 路長の付加量を、光軸からの高され、れ次 (偶数次)の光 路差関数係数P..、回折次数m、波長えを用いて、 φ. (h)=(P. h + P. h + P. h + + ...) ×m×λ により定異される光路差関数 ø 。(h) により表し、前記 高NA専用領域の回折レンズ構造による光路長の付加量 を、n次(偶数次)の光路差別数係数P。を用いて、 $\phi_1(h) = (P_{11}h^1 + P_{11}h^1 + P_{12}h^1 + \cdots) \times m \times \lambda$ により定義される光路差関数 ø (h) により表したと

 $P_{1t} > P_{1t}$

P. . < P. . ただし アルくロ

の条件を満たすことを特徴とする諸求項1に記載の光へ ッド用対物レンズ。

【請求項3】 前記高NA専用領域の回折レンズ構造の最 も内側の輸帯の幅が、前記共用領域の回折レンズ構造の 最も外側の輪帯の幅より大きいことを特徴とする請求項 2に記載の光ヘッド用対動レンズ。

【請求項4】 前記屈折レンズは樹脂製であり、前記4 次の光路差関数係数が、Pic<Pil<0の関係を満たす ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の光へ ッド用対物レンズ。

【請求項5】 前記高NA専用價域の回折レンズ構造は、 前記屈折レンズの温度変化に伴う屈折率変化による歌面 収差の変化を、半導体レーザーの温度変化に伴う波長変 化により補正するような球面収差の波長佐存性を有する ことを特徴とする商求項4に記載の光へッド用対物レン ズ,

【請求項6】 前記回折レンズ構造は、前記共用領域及 び前記高M専用領域内においては、外側の輪帯の内周 が、隣接する内側の輪帶の外周に対してレンズが厚くな る方向の段差を有し、前記共用領域と前記高 NA専用領域 との境界部分においては、前記高NA専用領域の最も内側 の輪帯の内周が、前記共用領域の最も外側の輪帯の外周

に対してレンズが薄くなる方向の段差を有することを特 徴とする請求項1~5のいずれかに記載の光ヘット用対。 物レンズ。

【請求項7】 前記回折レンズ構造は、全域において、 外側の輪帯の内周が、隣接する内側の輪帯の外周に対し てレンズが厚くなる方向の段差を有し、前記高 NA専用個 板の最も内側の輪帯は、当該輪帯の内周と外周との光路 差関数値の差が波長より長くなる幅広の輪帯であること を特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の光ヘッド 用対物レンズ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、保護層の厚さが 異なる複数種類の光ディスクに対する記録/再生が可能 な光ヘッドに使用される高NA (関ロ数)の対物レンズに 関し、特に屈折レンズのレンズ面に圓折レンズ構造を形 成した屈折・回折ハイブリッドレンズに関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクは、情報が記録される記録面 20 と、この記録面を覆う透明な保護層とを有し、この保護 居を介して光ヘッドからのレーザー光が記録面に集光さ れる。そして、光ディスクは、光ディスク装置のターン テーブルに搭載されて回転駆動され、光ディスクのラジ アル方向に移動可能な光ヘットにより情報が記録/再生 される。ここで光ディスクの保護層の厚さが異なると、 ターンテーブル面を基準とした記録面の位置が異なるこ ととなり、これは、光ヘッドと記録面との距離が保護層 の厚さによって変化することを意味する。

【0003】したがって、保護層の厚さが異なる複数の 光ディスクに対応するためには、光ヘッドは保護層の厚 さが大きくなるほどスポットを違くに形成する必要があ る。例えば、CD(コンパクトディスク)やCD-Rの保 **笹層の厚さは1.2mmであるのに対し、DVD (デジタルバ** ーサタイルディスク)の保護層の厚さは半分の0.60mmで、 あるため、これら両方の光ディスクに対する記録/再生 を可能とするためには、レーザー光の集光位置を保護層 中で0.6mm(空気換算で約0.4mm)移動させる必 要がある。

【0004】対物レンズを光軸方向に移動させれば、近 軸的な現光位置を移動させることはできるが、保護層の 厚さが変化すると球面収差が変化するため、単に対象レ ンズを移動させるのみではレーザー光の波面が乱れ、ス ポットを必要な径に収束させることができず、情報の記 録/再生が不可能となる。

【0005】一方、記録密度の高いDVDの記録再生に は、ビームスポットを小さく絞るため、685ヵm~6 60nm程度の短波長のレーザー光が利用されるのに対 し、CD-Rの再生には、その分光反射率の特性から7 SOnm程度のレーザー光を利用する必要がある。した 50 がって、これら複数種類の光ディスクの使用を可能にす

(3) -

铃爾2001-249273

MAISUOKA & Co.

LAX PATENT DEPT.

るためには、光ヘッドは少なくとも2つの発光波長が異 なるレーザー光質を備える必要がある。

【0006】そこで、使用されるレーザー光の波長の違 いを利用して保護層の厚さの違いによる球面収差の変化 を補正するために、対物レンズの表面に回折レンズ構造 を形成する技術が知られている。形成される回折レンズ 構造は、球面収差の波長依存性を有し、保護層の厚さの 変化による球面収差の変化を、レーザー光の波長の切換 により生じる回折レンズ構造の球面収差の変化により相 殺する。

[0007]

ZUU3年 2月17日 10円1U分

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、圓折レ ンズ構造は弦長依存性を有するため、温度変化や半導体 レーザーの個体型により使用波長が設計波長からずれる と、波面収差を劣化させる。このことは、記録密度の低 いCD、CD-Rの使用時にはさほど問題とならない が、記録密度の高いDVDの使用時には、波面収差の許 存量が小さいため、情報の記録再生に支障を来す可能性 がある。

【0008】この発明は、上述した従来技術の問題点に 鑑みてなされたものであり、光ディスク切換時の保護層 の厚さ変化による球菌収差を補正するための回折レンズ 掃造を一面に備えつつ、温度変化や光源の個体差により 波長が設計波長からずれた場合にも、最適なピームスポ ットを形成することができる対物レンズを提供すること を目的とする。

[0009]

- 【課題を解決するための手段】この発明にかかる光ヘッ ド用対物レンズは、上記の目的を達成させるため、正の パワーを有する屈折レンズと、屈折レンズの少なくとも 一方のレンズ面に形成された微細な段差を有する複数の 同心の輸帯から成る回折レンズ構造とを有し、回折レン ズ構造は、記録密度の低い光ディスクに必要充分な低NA の光東が透過する共用領域と、記録密度の高い光ディス クに対してのみ必要な高NAの光束が透過する高NA専用領 域とに区分され、共用領域の回折レンズ構造は、光ディ スクの保護層の厚さの相違に基づく球面収差の変化を入 射光の波長の変化により補正するような球面収差の波長 佐存性を有し、高NA専用領域の回折レンズ構造は、共用 領域の回折レンズ構造より球面収差の波長依存性が小さ く、かつ、高NAに対応する波長において球面収差が十分 補正されるよう設定されていることを特徴とする。

【0010】このような構成によれば、共用領域を透過 した光束は、その波長を切り替えることにより、保護層 の厚さの異なる複数の光ディスクに対し、良好に球面収 蓋の補正された波面を形成する。一方、高NA専用領域を 透過した高NAに対応する波長の光東は、球面収差が良好 に補正されるため、共用領域を透過した光束と共にスポ

【0011】共用領域の回折レンズ構造による光路長の

付加量は、光軸からの高され、 n次 (偶数次)の光路差関 数係数 P。c、回折次数m、波長んを用いて、

 $\phi_{\epsilon}(h) = (P_{\epsilon\epsilon} h^{\epsilon} + P_{\epsilon\epsilon} h' + P_{\epsilon\epsilon} h' + \cdots) \times m \times \lambda$ により、定義される光路差閣数φ、(b)により表され、高N A専用領域の国折レンズ構造による光路長の付加量は、 n次(偶数次)の光路差関数係数P, を用いて、 $\phi_1(h) = (P_{11}h^1 + P_{12}h^1 + P_{11}h^1 + \cdots) \times m \times \lambda$ により定義される光路登関数 o . (h)により表される。 この表現形式では2次の項の係数P,:、P,,が負の時に 10 近軸的に正のパワーを誇ち、4次の項の係数P.c、P.a が負の時に周辺に向かって正のパワーが増加し、アンダ

【0012】この発明の光ヘッド用対物レンズは、2次 及び4次の光路差関数係数が、以下の関係を持つことが 望ましい。

一の球面収差を発生する作用を持つこととなる。

 $P_{re} > P_{re}$

 $P_{i,i} < P_{i,j}$ ただし アルくり

【0013】また、高NA専用領域の回折レンズ構造の最 も内側の輪帝の幅を、共用領域の国折レンズ構造の最も 20 外側の輪帯の幅より大きく設定することができる。すな わち、回折レンズ構造を規定する(P., h'+P., h'+ P., h'+…)をhで微分したものの絶対値を格子密度と 定義すると、共用領域と高NA専用領域との境界部分にお いて、共用値域の格子密度の方が大きいこととなる。さ らに、屈折レンズが樹脂製である場合には、4次の光路 差関数係数が、Pic<Pic<Oの関係を満たすことが里 ましい。より詳細には、高NA専用領域の回折レンズ構造 は、屈折レンズの温度変化に伴う屈折率変化による球面 収差の変化を、半導体レーザーの温度変化に伴う波長変 化により補正するような球面収差の波長依存性を有する ことが望ましい。

【0014】なお、回折レンズ構造は、共用領域及び高 NA写用領域内においては、外側の輪帯の内周が、隣接す る内側の輪帶の外周に対してレンズが厚くなる方向の段 蓋を有する。そして、共用領域の光路差関数との連続性 を保ちつつ、4次の係数の絶対値を小さくし、かつ、2 次の係数の絶対値を大きくして高NA専用領域の光路差関 数を決定すると、高NA専用領域の最も内側の輪帯の内周 が、共用領域の最も外側の輪帯の外周に対してレンズが 爾くなる方向の良益を有することとなる。、

【0015】ただし、上記のように領域の境界部のみ段 差の方向が逆になると、回折レンズ構造の形成が困難で ある。そこで、高NA専用領域の最も内側の輸帯を当該輸 帯の内周と外周との光路差関数の値が波長より長くなる 幅広の輪帯とすることができ、この場合には、回折レン ズ構造の段差は全域において同一方向となる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、この発明にかかる光ヘッド 用対物レンズの実施形態を説明する。図1は、実施形態 50 にかかる対物レンズ10を示す説明図であり、(A)は正 (4)

特別2001-249279

5

PENIAN PAIENT DEFT.

面図、(B)は樅断面図、(C)は樅断面の一部拡大図である。この対物レンズ10は、DVD、CD、CD-R互換装置の光情報記録再生装置の光へッドに適用され、光源である半導体レーザーから発したレーザー光をディスク等の媒体上に収束させる機能を有している。

【0017】対物レンズ10は、非球面である2つのレンズ面11、12を有する両凸の樹脂製単レンズであり、第1面11に図1(A)に示したように光軸を中心とする同心閣帯状の回折レンズ構造が形成されている。回折レンズ構造は、図1(C)に示す通り、フレネルレンズ 10のように各輪帯の境界に光軸方向の段差を持つ。第2面12は、回折レンズ構造を持たない連続面である。

【0018】対物レンズ10の表面は、記録密度の低い CD, CD-R等の光ディスクに必要充分な低NAの光束 が透過する共用領域RCと、この共用領域RCの周囲に位置 し、DVD等の記録密度の高い光ディスクに対してのみ 必要な高NAの光束が透過する高NA専用領域REとに区分す ることができる。回折レンズ構造は、共用領域 RCと高NA 専用領域REとを含む全域に形成されている。なお、共用 領域RCは、NAO、45~0、50の光束が透過する位置より内側 の領域であり、高NA専用領域REは、それより外側の領域 である。

【0019】図2はこの発明にかかる光ヘッド用対物レンズを使用した光ヘッドの光学系の説明図である。この光学系は、DVD用モジュール21、CD用モジュール22、ビームコンバイナ23、コリメートレンズ24、対物レンズ10で構成されている。各モジュール21、22は、半導体レーザーとセンサーとを一体化した素子である。対物レンズ10は、図示しない公知のフォーカシング機構によりその光軸方向に移動可能であり、かつ、トラッキング機構により光ディスクの半径方向にも移動可能である。

【0020】0.6mmの保護層を有する光ディスク(以下、「薄保護層型光ディスク」という)であるDVDを使用するためには、小さいビームスポットを作るために 波長635~665mmの赤色光が必要とされ、1.2mmの保護層を有する光ディスク(以下、「厚保護層型光ディスク」という)のうち、少なくともCDーRを使用するためには、その分光反射率の関係で近赤外光が必要となる。そこで、DVD用モジュール21は、発振波長656mまたは659mmの半導体レーザーを備え、CD用モジュール22は、発振波長790mmの半導体レーザーを備える。

【0021】 薄保護層型光ディスクD」(図中実線で示す)の使用時には、DVDモジュール21を作動させる。対物レンズ10は図2中に実線で示した位置に配置され、DVDモジュール21の半導体レーザーから発した波長658mmまたは659mmのレーザー光し1は、図中実線で示したように薄保護層型光ディスクD」の信報記録面に乗光する。他方、厚保護層型光ディスクD」(図中破線で示す)の使用時には、CDモジュール22を作動させ

る。対物レンズ10は図中破解で示したように、相対的に光ディスクに近づいた位置に配置され、CDモジュール21の半導体レーザーから発した波及790mのレーザー光L2は、図中破線で示したように厚保護層型光ディスクD,の情報記録面に集光する。各光ディスクからの反射光は、各モジュールに殴けられた受光素子により受光され、フォーカシングエラー信号、トラッキングエラー信号、そして再生時には記録された情報の再生信号が検出される。

【0022】次に、対物レンズ10の第1面11に形成された回折レンズ構造の構成について説明する。対物レンズ10の共用領域RCに形成された回折レンズ構造は、所定の次数の回折光、実施形態では1次回折光が、短波長(658mm主たは659mm)においては薄保護層型光ディスクD,に対して良好な波面を形成し、長波長(790mm)においては厚保護層光ディスクD。に対して良好な波面を形成するよう波長依存性を有するよう設計されている。具体的には、共用領域RCの回折レンズ構造は、光ディスクの保護層の厚さの相違に基づく球面収差の変化を入射光の波長の変化により補正するような球面収差の変長依存性、すなわち、波長が長波長側に変化した際に補正不足となるような球面収差の波長依存性を有している。

【0023】光ディスク光学系の球面収差は、ディスク 厚が厚くなるとより補正過剰となる方向に変化する。一方、薄保護層型ディスクD。については短波長、厚保護 層型光ディスクD。については長波長のレーザー光が用いられる。そこで、上記のように共用領域RCの回折レン ズ構造に波長が長波長側に変化した場合に球面収差が稀 正不足となる方向に変化する特性を持たせることにより、ディスク厚が厚くなることにより補正過剰となる球面収差を、波長が長くなることにより補正不足となる回 折レンズ構造の球面収差の波長依存性を利用して打ち消 すことができる。

【0024】高NA専用領域限の回折レンズ格遣は、共用 領域RCの回折レンズ構造より球面収差の渡長佐存性が小 さく、高NAに対応する波長(666nmまたは659nm)において 薄保護居型ディスクロ,に対して球面収差が十分補正さ れるよう設定されている。

【0025】このような構成によれば、薄保護屠型ディ 40 スクロ,の記録再生時には、共用領域RC、高NA専用領域R Eを透過した波長656mmまたは659mmのレーザー光が、いずれも良好に球面収蓋が補正された状態で薄保護層型ディスクロ,の記録面に集光し、高NA、短波長で薄保護層型ディスクロ,の記録密度に適合した径の小さいスポットが形成される。これに対して厚保護層型光ディスクロ,の記録再生時には、共用領域RCを透過した波長790mmのレーザー光は、良好に球面収差が補正された状態で厚保護層型光ディスクロ,の記録面に集光するが、高NA専用領域REを透過した波長790mmのレーザー光は、球面収差が充分に補正されないため、共用領域RCを介して形成さ

TENLAN PAIENT DEFT.

れるスポットから離れた位置にドーナツ状に広がる。こ の結果、低NA、長波長で厚保護層型光ディスクロ,の記 母密度に適合した径の大きなスポットが形成される。

【0026】このように、対動レンズの有効径内を共用 領域と高NA専用領域とに区分する場合、回折レンズ構造 の設計手法には次の8通りの考え方がある。

- (1) 共用領域RCと高NA専用領域限との回折レンズ構造を 共通の光路差闘数で定義し、各價域のブレーズ化波長を 異ならせる。
- (2) 高NA専用領域RBを殷差のない連続面とし、DVDに 10 対して艮好な波面を形成するよう非球面形状を設定す
- (3) 高NA専用領域REにおける球面収差の波長依存性を、 共用領域配より小さく設定する(本発明)。

【0027】(1)の方法では、共用領域のブレーズ化波 長 ABを 2 つの光版の波長の間の波長に設定し、高 NA専 用領域のプレーズ化波長を短い側の波長に設定する。例 えば、DVD用の光源の発光波長を660nm、CD, CD -R用の光源の発光波長を780mmとすると、共用領域の ブレーズ化波長を720mm、高M専用領域のブレーズ化波 長を660mmとする。この方法では、厚保護層型光ディス クD.の使用時に、高NA専用領域を透過した光束が共用 傾域を透過した光束と共に集光する。したがって、収整 が良好に補正されていれば、スポットが小さくなりすぎ て信号の再生に支障をきたし、収差が発存している場合 にはスポットが広がって隣接するトラックの信号が湛入 (ジッターが発生)する可能性がある。このため、(1)の 方法を用いる場合には、前述したように、厚保護居利光 ディスクロ,の使用時に高NAの部分を遮る絞り機構が必 要となる。

【0028】さらに、(1)の方法で設計された対物レン ズは、レンズ面の全域において波長に対する球面収集変 化の感度が高いため、波長が僅かに変化するだけで波面 収差が急激に劣化する。このことは、記録密度の低い厚 保護層型ディスクD,の使用時にはさほど問題とならな いが、記録密度の高い薄保護層型ディスクロ、の使用時 には、波面収差の許容量が小さいため、半導体レーザー の発光波長に対する許容幅を狭めるという閲題を生じ

【0029】次に、(2)の方法では、高NA専用領域REが 軸上色収差を発生させ、かつ、球面収差の抜長依存性も 栂たないため、厚保護層型ディスクD,の使用時には高N A専用領域配を透過した光東は軸上色収差と球面収差と を大きく発生させ、共用領域配を透過した光東により形 成されるスポットから十分に離れたところにドーナツ状 にぼけて広がる。また、薄保護層型ディスクロ」の使用 時にも、レーザー光の波曼が設計波長に一致していれ は、収差が良好に補正された径の小さいスポットを形成 することができる...

【0030】しかし、(2)の方法では、共用領域RCは波

長の変化により球面収差を大きく変化させる回折面であ るのに対し、高NA専用領域REは非回折面であるため、共 用領域を透過した光東と高NA専用領域を透過した光束と の佐面の連続性がなく、薄保護層型ディスクD」の使用 時にレーザー光の波長が設計波長からずれると、波面収 差が急激に劣化する。したがって、この場合にも半進体 レーザーの発光波長に対する許容幅を映めるという問題 を生じる。

【0031】そこで、本発明では(3)の方法を採用して いる。すなわち、全面に回折レンズ構造を形成すること により、波長が変化した際の波面の連続性を保ちつつ、 高NA専用領域における球面収差の波長依存性を小さくす ることにより、神保護層型ディスクロ」の使用時の波長 変励による波面収差の劣化を防ぐことを可能としてい

【0032】また、高NA専用領域REの回折レンズ構造 は、樹脂型の屈折レンズの温度変化に伴う屈折率変化に よる球面収益の変化を、光源として利用される半導体レ ーザーの温度変化に伴う波長変化により補正するような 球面収養の波長依存性を有する。樹脂レンズはガラスレ ンズと比較して温度変化による屈折率変化や形状変化が 大きいため、それによる性能変化が問題となり易い。例 えば、温度が上昇すると、樹脂レンズの屈折率は低下す るため、これに伴って球面収差が補正過剰となる方向に 変化し、波面収差が劣化する。樹脂レンズの温度変化に、 対する屈折卒の変化率は、ほぼ−10×10°′/℃であ る、一方、光ヘッドの光源として用いられる半導体レー ザーは、温度上昇により発振波長が長波長側にシフトす る特性を有する。変化の度合いは、40℃の上昇で+8 nn程度である。

【0083】そこで、高NA専用領域REの回折レンズ標準 に波長の長波長側へのシフトにより球面収差が補正不足 となる方向に変化するような特性を残すことにより、温 度上昇により補正過剰となる屈折レンズの歌面収差の変 化を、温度上昇による半導体レーザーの長波長側への波 長シフトにより補正不足となる回折レンズ構造の球面収 差の変化により打ち消すことができる。

【0084】共用領域RCの回折レンズ構造による光路及 の付加量は、光軸からの高され、 n次(偶数次)の光路差 関数係数P,c、回折次数m、波長λを用いて、

- $\phi_{\epsilon}(h) = (P_1, h^1 + P_1, h^4 + P_1, h^4 + \cdots) \times m \times \lambda$ により定義される光路差関数 a。(h)により表し、高NA 専用領域REの回折レンズ構造による光路長の付加量は、 n次(偶数次)の光路差関数係数P., を用いて、
- $\phi_{*}(h) = (P_{*}, h^{!} + P_{*}, h^{*} + P_{*}, h^{*} + \cdots) \times m \times \lambda$ により定器される光路差関数 a , (h)により表す。この 表現形式では 2次の項の係数 Pic、 Pil が負の時に近軸 的に正のパワーを持ち、4次の項の係数P.1、P.1が負 の時に周辺に向かって正のパワーが増加し、アンダーの

50 球面収差を発生する作用を持つこととなる。

特開2001-249273 10

9

【0085】 実際の回折レンズ構造の微細形状は、上記の光路差関数で表わされる光路長から波長の整数倍の成分を消去することにより、フレネルレンズ状の光路長付加量を符つように決定する。すなわち、輪帯幅は、実施形態のように1次回折光を用いる場合には、熱帯の内周と外周とで光路差関数が一波長分の差を持つように決定される。また、輪帯間の最差は、入射光に1波長の光路差を与えるように決定される。

【0036】実施形態の光ヘッド用対物レンズは、2次及び4次の光路差関数係数が、以下の(a),(b)の関係を持つ。

- (a) P., > P.,
- (b) P₁ < P₁ < 0

【0087】回折レンズは、分散に関して回折レンズは 気のアッペ数を将つ屈折レンズと等価であるため、正の 国折レンズと正の屈折レンズとを組み合わせることによ り軸上色収差を補正することができ、このためには2次 の光路差関数保数が負の値をとることとなる。一方、球 面収差に被長が長くなるにしたがってアンダーとなる波 長依存性を持たせるためには、4次の光路羞闕数係数は 負の値をとる必要がある。

【0038】共用領域RCにおいては、回折レンズ構造は主として球面収差の渡長依存性を実現すればよいため、4次の係数の絶対値は比較的大きくする必要があるが、2次の係数の絶対値は小さく設定される。反対に、高NA専用領域においては、回折レンズ構造は球面収差の姓長依存性を小さくし、温度補償分に相当する依存性を持てば足りるため、4次の係数は負である必要はあるが、その絶対値は比較的小さいものとなる。また、高NA専用領域では、球面収差の波長依存性が減少させつつ、波長変動時における共用領域RCとの波面の運統性を保つために2次の係数の絶対値は比較的大きく設定される。したがって、2次、4次の光路差関数係数は、上記の条件(a),(b)の関係を満たすこととなる。

【0039】次に、回折レンズ標達の具体的な形状について説明する。図3は、対物レンズ10の第1面11における共用領域配と高NA専用領域配との境界部分を拡大して示す断面図である。回折レンズ構造は、共用領域及び高NA与用領域内においては、外側の袖帯の内周が、隣接する内側の輪帯の外周に対してレンズが厚くなる方向の段金を有する。

【0040】そして、共用領域RCの光路差関数との連続性を保ちつつ、4次の係数の絶対値を小さくし、かつ、2次の係数の絶対値を大きくして高NA専用領域RBの光路差関数を決定すると、図3(A)に示すように、高NA専用領域REの回折レンズ構造の最も内側の輪帯の幅は、共用領域RCの回折レンズ構造の最も外側の輪帯の幅より大きくなり、かつ、高NA専用領域REの最も内側の輪帯の内周が、共用領域RCの最も外側の輪帯の外周に対してレンズが薄くなる方向(図中右方向)の段差を有することとな

る.

【0041】 実施形態のように屈折レンズの非繁面上にフレネルレンズ状の固折レンズ構造を形成する場合にはリソグラフィの手法を用いることは困難であるため、精密旋盤を用いてパイトで回折レンズ構造のパターンを含む型を作成し、モールトによりパターンを転写する手法が採られる。しかし、上記のように領域の境界部のみ段差の方向が逆になると、この部分の型は両側の輪帯に対して遅んだ形状となり、例えば特密旋盤で輪帯構造の型10を加工する際にエッジを加工できない可能性がある。

【0042】そこで、図S(B)に示すように、高MA専用 領域REの内側の2つの輪帯を埋めて3つ目の輪帯を領域 の境界部分まで延長してもよい。このようにすれば、回 折レンズ構造の段差は、全域において方向が同一となる ため、エッジの加工が容易となる。このように3つ目の 輸育を延長した形状とすると、結果的に高NA専用領域配 の最も内側の軸帯は、内側と外周との光路差閣数値が波 及より長くなる幅広の輪帯となる。この形状では、2 次、あるいは3次等の高次回折光を利用するのと等価と、 るため、使用波長がブレーズ化波長に一致している場合 には問題ないが、波長がブレーズ化液長から外れると、 回折効率が低下することとなる。ただし、この個域は森 保護層型ディスクD、使用時にのみスポット形成に寄与 する飯域であり、ブレーズ化波長と使用波長とのズレが 小さいこと、及び全体の中に占める面積的な割合は僅か であることから、回折効率の低下は実用上は何ら問題と ならない。

100481

【実施例】次に、上述した実施形態に基づく具体的な実施例を2例提示する。いずれも保護層の厚さが0.6mmの 商保護層型ディスクD,と、保護層の厚さが1.2mmの厚保 護層型ディスクD。とに兼用される光ヘッド用の対物レ ンズである。なお、いずれの実施例においても、回折レ ンズ構造は対勢レンズ10の第1面11に形成されており、1次回折光を光ディスクの記録面上に収束させる。 【0044】

【実施例1】以下の表1は、実施例1にかかる対物レンズ10のデータを示す。実施例1の対物レンズ10の第1面11には、0≤h<1.69となる共用領域と1.69≤hとなる高NA専用領域とに互いに異なる光路差関数で定義される回折レンズ構造が形成され、かつ、共用領域のペースカーブ(回折レンズ構造を除く屈折レンズとしての形状)と高NA専用領域のペースカーブとは別個の係数で定義される独立した非球面である。また、第2面は回折レンズ構造を有さない非球面である。

【0045】 非球菌の形状は、光軸からの高さがれとなる非球面上の座標点の非球面の光軸上での接平面からの 距離(サク量)をX(h)、非球面の光軸上での曲率(1/x)を C、円錐係数をK、4次、5次、8次、10次、12次 の非球面係数をA、A、A、A、A、A、A、として、以下の式で表 (7)

特開2001-249273

12

 $X(h) = Ch^{\frac{1}{2}} / (1 + \sqrt{(1 - (1 + K)C^{\frac{1}{2}}h^{\frac{1}{2}})) + A_{\epsilon}h^{\epsilon} + A_{\epsilon}h^{\epsilon} + A_{\epsilon}h^{\frac{1}{2}} + A_{\epsilon}h^{\frac{1}{2}} + A_{\epsilon}h^{\frac{1}{2}}$ " +Ai a hi s

【0046】要1では、第1面の共用領域のペースカー プと回折レンズ構造とを定義する各係数、第1面の高 NA 専用領域のベースカープと回折レンズ構造とを定義する 各係数、面間隔、使用波長での屈折率、そして、第2面 の非球菌形状を定義する各係数が示されている。表中、 NA_i 、 f_i 、 λ_i は、それぞれ薄像護居型光ディスク D_i 使 用時の開口数、回折レンズ構造を含めた対物レンズの焦 10 点距離(単位:mm)、波長(単位:nm)であり、NA,、f,、 入, は、それぞれ厚保護層型光ディスクDf使用時の関ロ 数、回折レンズ構造を含めた対物レンズの焦点距離 (単 位:mm)、波長(単位:mm)である。

[0047]

【表1】NA, =0.60 f, =3.360 λ, =658nms

NA, =0.50 f,=3.384 λ,=790nm

第1面

共用領域(O<h<1,69)

ペースカーブ

近軸曲率半径 r 2.101

非球面係数

K. -0, 500

A 4 -1.81100 × 10"

A 6 -2.44900 × 10"4

A 8 -1.75000 × 10-6

A10 -3.51400 × 10 4

A12 -2,56000 × 10-1

回折レンズ構造

プレーズ化波長 720nm

翰带阳段差 1. 3372 µ m

、光路差関数係数

P. . 0.0

P., -1, 65300

P. -0, 15050

P. . 0.0

P, .. 0. 0

P110 0.0

高NA専用領域(1.69<h<2.02)

ベースカーブ

近軸曲率半径 r 2.129

非球面係数

-0.500

A 4 -8. 72000 × 10-4

A 6 -1.46200 × 10-4

A 8 -8, 69200 × 10"

A10 2.19000 × 10⁻¹

A12 -5, 36100 × 10-1

回折レンズ構造

ブレーズ化波長 657nm

輸帯間段差 1. 2154 µ m

光路差阴数係数

P., -2. 58044

P. -0. 80000

P., -0. 09000

P., 0.0

P. . . 0.0

P ... 0.0

第1面第2面間隔 d 2.210 医折牵

n656 L 54069

n 790 1. E2853

第2面

近軸曲率半径 r -8.450

非球面係数

0, 0

A 4 1. 50200 × 10⁻¹

A 6 -3, 26800 × 10"

A 8 1, 29900 × 10"4 -

A10 3. 20300 × 10-1 20 A12 -3.74500 × 10 -4

【0048】実施例1の回折レンズ構造の輸帯番号Nと 各軸帯の中心側の境界点の光軸からの高さ hin、外側の ・ 境界点の光軸からの高さhout、輪帯幅Wの関係を以下の 表2に示す。光軸を含む円形の領域の輪帯番号を0と し、その外側のリング状の領域に内側から順に1,2, 8、…と輸帯番号を付する。最も外側の輪帯の番号は3 0 である。0~16輪帯が共用領域RC、17~30輪帯 が高NA専用領域REである。

[0049]

30 【表 2】

40

N	blo-boat	₩ .	N	hin-hout	₩
0	0.000~0.75	0.733	18	1,855~1,690	0. D95
1	0.729~0.957	0.224	17	1.690-1.728	Q. D48
2	0.967~1.081	0.134	- 15	1.758~1.766	O. 028
a	1.021~1.171	0,090	19	1.768~1.798	0_027
4	1.171~1.243	6_072	20	1.793~1.819	0.026
5	1.343~1,303	0.060	21	1,819~1,844	0.026
8	L 303~1. 556	0.052	24	1.844~1.868	0.094
7	1.355~1.401	0.046	23	1.868~1.891	0.023
8	1,401~1,442	0.041	24	1.691~1.918	0_022
9	1.449~1.4回	C. 038	25	1.913~1.934	0.021
10	1.480~1.514	0.034	28	1.984~1.955	0. 021
11	1.514~1.548	0.032	27	1.955~1.976	0 . 010
10	0 P40 H	2 252			•

12 1.546~1.676 Q.Q8Q 28 1.975~1.994 8.019 13 1.576~1.604 0.028

29 1.994~2.013 0.019

14 1 804~1,630 0,026 30 2.018~2.021 0.018

15 1.530~1.55E O.035

【0050】図4は、実施例1にかかる回折レンズ構造 50 の光路差関数の値を示すグラフであり、実線が共用領域

特開2001-249278

PENIAX PATENT DEPT.

RC、磁線が高NA専用領域REの値を示す。機軸が光路差、 擬軸が光軸からの距離を示す。 また、図 5 は、寮 2 に示 ・した給帝幅Wの変化を示すグラフである。各領域で、輪 **苻幌は輪帯番号が大きくなるに伴い、したがって、中心** からの高さが高くなるに伴って漸減するが、両領域の境 界である16、17輪帯において一旦増加する。なお、 16翰帯は、NAによって決まる切響点の高さを光路差 関数の値の区切りが良い値となるように幅広の輪帯とさ れており、17輪帯は図3日のように段差の方向を揃え るために幅広の輸帯とされている。

【0051】続いて、実施例1の対物レンズ10の性能 を、対物レンズと光ディスクの保護層とを含めた光学系 の収差図を用いて説明する。図8~図8は、所定の基準 退度(例えば25℃)における薄保護層型光ディスクD, 使用時の収差を示し、図6(A)は使用波長656nmでの歌面 収差SAと正弦条件SCを示すグラフ、図 6 (B) は851nm、65 6nm、661nmでの球面収差を示すグラフ、図7は651nm、8 56nm、661nmでの波面収差を示すグラフ、図 8 は 651nm、 656nm、661nmでのデフォーカスと波面収差のrms値との 関係を示すグラフである。図7によれば、共用領域を透 20 過した光東と高NA専用領域を透過した光束との波面がほ ぼ連続していることが理解できる。また、図8によれ ば、±5mmの波及変動があっても、波面収差の最小値は 0.016~0.017 λ 程度に抑えられ、ベストフォーカス位置 では充分に小さなスポットを形成することが理解でき

【0052】図9~図11は、温度が基準温度から40 度上昇した際の薄保護層型光ディスクD ₁ 使用時におけ る図6~図8と同様の収差を示すグラフである。40度 の温度変化が生じても、設計使用波長 655nmでの波面収 30 差は0,010 A程度、±5mmの波長変動がある場合にも波 面収差の最小値は0.020 λ以下に抑えられる。

【0058】図12~図14は、基準温度における厚保 **護層型光ディスクD,使用時の収差を示し、図12(A)は** 使用波長790nmでの球面収差SAと正弦条件SCを示すグラ フ、図12(B)は785nm、790nm、795nmでの球面収差を示 ナグラフ、図1.5 は785nm、790nm、795nm での波面収差 を示すグラフ、図14は785mm、790mm、795mmでのダフ ォーカスと波面収差のrms値との関係を示すグラフであ る。図6と図12とを比較すると、保護層の厚さの違い にかかわらず、両波長で良好に球面収差が補正されてい ることがわかる。

【0054】次に、実施例1との比較のため、本発明と は異なる方法により定義された実施例1と同一仕様の対 物レンズを用いた場合の薄保護層型光ディスクD」使用 時における光学系の性能を、収差図を用いて説明する。 図16は、前述の(1)の方法(共用領域RCと高NA専用領域 REとの回折レンズ構造を共通の光路差関数で定義)によ る比較例1の対物レンズを用いた場合の661nm、656nm、 661nmでのデフォーカスと波面収差のrms値との関係を示 50 回折レンス構造

すグラフである。±5㎜の波長差により波面収差の最小 値が0,021を越えるため、半導体レーザーの個体差によ る波長差により、スポットを充分に小さくできない可能 性がある。

【0055】図16~図19は、前述の(2)の方法(高NA 専用領域RBを段差のない連続面とする)による比較例2 の対物レンズを用いた場合の収差を示す。 図16及び図 17は、基準温度における収差を示し、図16は651n m、656nm、661nmでの波面収差を示すグラフ、図17は8 51nm、656nm、661nmでのデフォーカスと波面収差のrms 値との関係を示すグラフである。図18によれば、共用 領域を迅過した光束と高NA専用領域を迅過した光束との 波面が不連続であることが理解できる。 また、図17に よれば、±5mの波長変動によりベストフォーカス位置 が光軸方向に大きく移動し、かつ、特に長波長側へのシ フトにより、波面収差の最小値が 0.020 礼を越えること がわかる。

【0056】また、図18及び図19は、温度が基準温 度に対して40度上昇した際の図16及び図17と同様 の収差を示すグラフである。高NA専用領域が球面収差補 正効果を持たないため、40度の温度変化による屈折率 の変化により球面収差が大きくオーバーとなり、液面収 差が極端に劣化する。 ros 値の最小傾は、設計使用波長6 56nmにおいても0.05 A を越え、スポットをDVDの再生 に必要な径にまで絞ることができなくなる。

[0057]

【実施例2】以下の要3は、実施例2にかかる対物レン ズ10のデータを示す。実施例2の対物レンズ10の第 1面11には、0≦h<1.82となる共用領域と1.62≦hと なる高NA専用領域とに互いに異なる光路差関数で定義さ れる回折レンズ構造が形成され、かつ、共用領域のベー スカープ (回折レンズ構造を除く屈折レンズとしての形 状)と高NA専用領域のペースカーブとは別個の係数で定 展される独立した非球面である。また、第2面は回折レ ンズ構造を有さない非球面である。

[0058]

【表 B】 NA、=0.60 f,=3.214 A,=859nm

, NA_ε = 0.50 f₃ = 3, 236 λ_ε = 790 nm

額1面

共用領域(O<h<1.62)

ベースカーブ

近軸曲率半径 z 2.004

非球面係数

-0, 480

A 4 -2, 09747 × 10⁻³

A 6 -3.84200 × 10.4

A 8 -1.85400×10"

A10 3.62100×10°

A12 -9, 00000 × 10-4

15

T1

ブレーズ化佐長 720nm

輸帯間段差 1.3400 μ μ

光路差因数係数

Pac -0.09161

P. . -1. 95470

P., -0, 21942

P. 0.0

P. . . 0.0

P. . . 0.0 .

髙NA専用領域 (1,62 < h < 1,93)

ベースカーブ

近軸曲率半径 r 2.033

非球面係数

κ **−**0.48000

A 4 -9.02700 × 10-4

A 6 -6. 75000 × 10-7

A 8 -5,56000 × 10"4

A10 -2.73200×10-3

A12 -9,40000 × 10.4

囲折レンズ構造

ブレーズ化波長 66000

輪帯間段差

 $1.2237\,\mu$ m

光路差関数係数

P:z -3,00000

P. -1.17700

Per 0, 10970

P. -0.03958

P1.6 0.0

- P ... 0.0

第1面第2面間隔 d 2.080

壓斯率

n 659 1.54048

n 790 1.58659

第2面

近軸曲率半径 r −8.307

非球面係数。

κ 0.0 A 4 2.00430 × 10⁻²

A 6 -7.51300 × 10-4

A 8 1,63800 × 10"

A10 -1.98100×10-4

A12 1,02900 × 10

【0059】実施例2の国折レンズ構造の輸帯番号Nと各輪帯の中心側の境界点の光軸からの高さhin、外側の境界点の光軸からの高さhout、輸帯幅Wの関係を以下の表4に示す。0~17輪帯が共用領域RC、18~29輸帯が高NA専用領域REである。

[00,00]

【麦4】

- (9)

特開2001-249273

			16		
N	hip-hoat	₩	N	tia~hout	W
0	0. 00D~0, 888	0.695	15	1,547-1,571	
1	0. 686~0. 903	Q. 217	16	1.571~1.594	0.028
2	0.903~1.023	0.120	17	1.594~1.618	0.031
3	1.029~1.110	0.087	18	1.615~1.697	0, 082
4	1.110~1.178	0.066	19	1.697~1.713	0.025
5	1 178~1, 236	0.058	20	1.729~1.749	3RD .0
6	1 836~1 386	0.049	21	1.748-1 778	0.024
T,	1. 285~1. 529	0.044	22	1.773~1.799	0.022

8 1 229~1.808 C.039 23 1.796~1.617 6.022
9 1 368~1.404 C.036 24 1.617~1.838 C.031
10 1 404~1.437 C.033 26 1.638~1.658 0.030
11 1.437~1.467 C.030 26 1.858~1.877 0.019
12 1.467~1.496 C.039 27 1.877~1.896 C.019
13 1.495~1.522 C.025 28 1.895~1.914 C.018
14 1.522~1.547 C.035 29 1.514~1.981 C.017

【0061】図20は、光路差関数の値を示すグラフであり、実線が共用領域RC、破線が高NA専用領域RBの値を20 示す。 伝軸が光路差、 縦軸が光軸からの距離を示す。 また、図21は、変4に示した袖帝幅Wの変化を示すグラフである。 各領域で、輪帯幅は輪帯番号が大きくなるに伴い、したがって、中心からの高さが高くなるに伴って漸減するが、両領域の境界である18輪帯において一旦増加する。

【0062】続いて、実施例2の対物レンズ10の性能を、対物レンズと光ディスクの保護層とを含めた光学系の収養図を用いて説明する。図22及び図23は、基準温度における薄保護層型光ディスクロ,使用時の収差を30 示し、図22(A)は使用波長659nmでの球面収差SAと正弦条件SCを示すグラフ、図22(B)は654nm、659nm、664nmでの球面収差を示すグラフ、図28は654nm、659nm、664nmでの球面収差を示すグラフ、図28は654nm、659nm、664nmでの波面収差を示すグラフである。実施例2の対物レンズも、実施例1と同様に球面収差が補正され、かつ、薄保護層型光ディスクロ,使用時の波長変動による収差の劣化が小さく、温度変化による収差変動も小さく抑えられている。

[0063]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、保護層の厚さの違いに起因する球面収差の変化を、回折レンズ構造の球面収差の変化により打ち削すことができ、かつ、保護層が厚く記録密度の低いCD、CDーRを利用する際には、高NA専用領域を透過した光束が広がるため、絞り機構等を設けなくともスポット径が必要以上に小さくなるのを防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施形態にかかる対物レンズの外形を示す説明図であり、(A)は正面図、(B)は機断面図、(C)は厳断面の一部拡大図である。

50 【図2】 実施形態にかかる対物レンズを使用した光ピ

17

MIAX PALENT DEPT.

ックアップ装置の光学系の説明図である。

【図8】 実施形態にかかる対物レンズの回折レンズ構造の共用領域と高NA専用領域との境界部分を示す断面図である。

【図4】 実施例1にかかる回折レンズ構造の光路差閣 数の値を示すグラフである。

【図 5 】 実施例 1 にかかる回折レンズ構造の輪布幅の変化を示すグラフである。

【図 5 】 実施例 1 の対物レンズを利用した光学系の基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の球面収差を示すグラフである。

【図7】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の波面収差を示すグラフである。

【図8】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の基準温度における商保護層型光ディスク使用時の波面収差 (rns値)とデフォーカスとの関係を示すクラフである。

【図9】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の基準温度から40度上昇した場合における薄保護層型光ディスク使用時の球面収差を示すグラフである。

【図10】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度から40度上昇した場合における薄保護層型光 ディスク使用時の波面収差を示すグラフである。

【図11】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度から40度上昇した場合における薄保護層型光 ディスク使用時の波面収差(xms値)とデフォーカスとの 関係を示すグラフである。

【図12】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における厚保護層型光ディスク使用時の球面収 差を示すグラフである。

【図13】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における厚保護層型光ディスク使用時の弦面収 差を示すグラフである。

【図14】 実施例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における原保護層型光ディスク使用時の波面収 差(rms値)とデフォーカスとの関係を示すグラフであ る。

【図15】 比較例1の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の渡面収 差(rmB値)とデフォーカスとの関係を示すクラフである。

【図16】 比較例2の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の液面収 差を示すグラフである。

【図17】 比較例2の対物レンズを利用した光学系の基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の波面収 査(rms値)とデフォーカスとの関係を示すグラフである。

10 【図18】 比較例2の対物レンズを利用した光学系の 基準温度から40度上昇した場合における兩保護層型光 ディスク使用時の波面収差を示すグラフである。

【図19】 比較例2の対物レンズを利用した光学系の 医準温度から40度上昇した場合における薄保護層型光 ディスク使用時の波面収差(rms値)とデフォーカスとの 関係を示すグラフである。

【図20】 実施例2にかかる回折レンズ構造の光路差 関数の値を示すグラフである。

【図21】 実施例2にかかる回折レンズ構造の輸帯幅 20 の変化を示すグラフである。

【図22】 実施例2の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の球面収 差を示すグラフである。

【図23】 実施例2の対物レンズを利用した光学系の 基準温度における薄保護層型光ディスク使用時の波面収 差を示すグラフである。

【符号の説明】

10 対物レンズ

11 第1面

30 12 第2面

RC 共用領域

RE 高NA 専用領域

D. 薄保護層型光ディスク

D。 厚保護層型光ディスク

21 DVD用モジュール

2.2 CD用モジュール

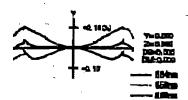
28 ピームコンパイナ

24 コリメートレンズ

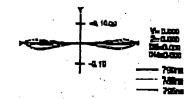
[図7]

A 18 (M) VACATOO PARA DE LA TRE LA TR

[図10]

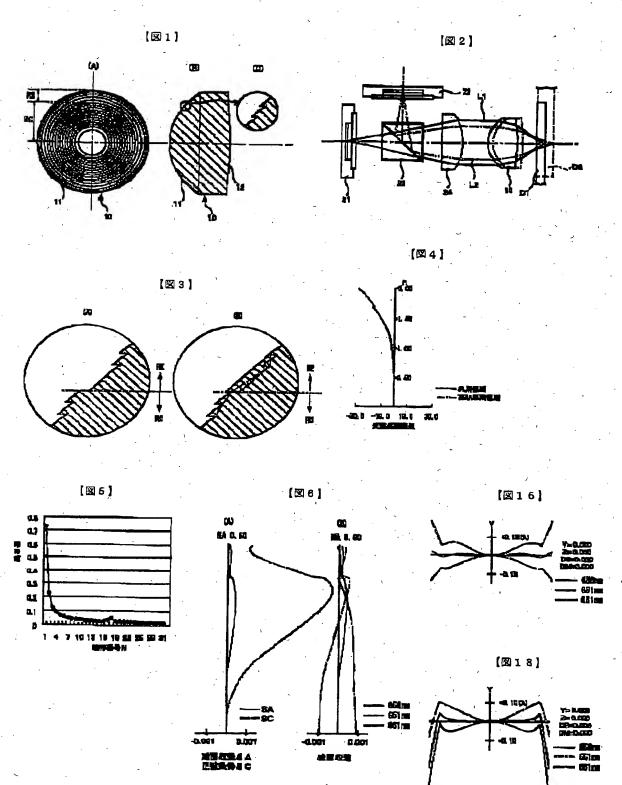


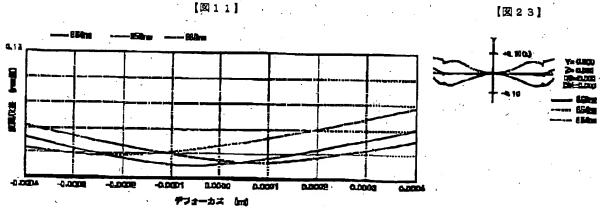
[图18]



(11)

特開2001-249273

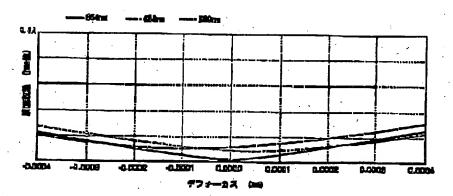




(13)

特開2001-249278

图14]



[图15]

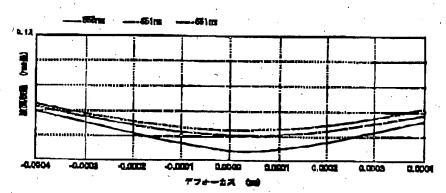
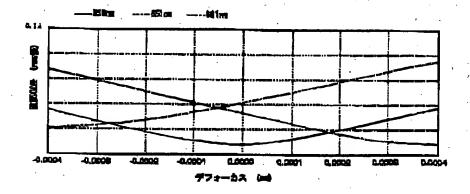


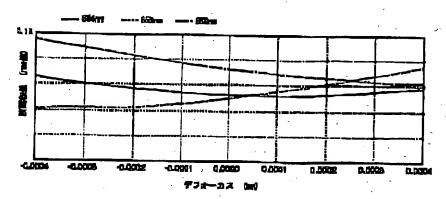
図17]



(14)

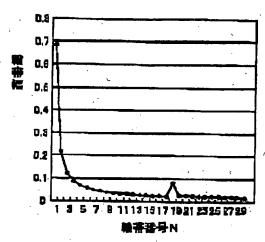
特開2001-249273

[図19]



[図21]

[図22]



.

